B236

## Best Available Copy

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-138730

@Int\_Cl\_4

微別記号 3 1 1 庁内整理番号

砂公開 昭和63年(1988)6月10日

H 01 L 21/30 G 03 F 9/00 H 01 L 21/68 J -7376-5F

Z-7124-2H F-7168-5F

5F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称

ギャップ・位置合せ装置

到特 関 ·昭61-284288

**發出 願 昭61(1986)12月1日** 

 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

⑪出 願 人 キャノン株式会社 ]

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

90代理人 弁理士 伊東 辰雄

外1名

#### 明福書

#### 1. 発明の名称

ギャップ・位置合せ装置

#### 2. 特許請求の範囲

2. 前記間隔検出手段は、光線と、該光線からの光をリング光に変更するリング光形成手段と、 焦点距離可変手段と、検出すべきマスクおよびウ エハの直上に設けた対物レンズと、検出すべきマスクおよびウェハからの反射光を取出すための光分岐手段と、分岐された反射光を検知するディテクタとを含むことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のギャップ・位置合せ塩度。

- 3. 前記光源はレーザダイオードからなることを特徴とする特許請求の範囲第2項記載のギャップ・位置合せ装置。
- 4. 就認問隔検出手段は、焦点距離可変手段によりリング光をマスクおよびウエハの各々に対し、マスクおよびウエハの各人でウェスクおよびウェスクを出したの反射光をディテクタにより検出したのというので光の径の差によりマスクおよびウェルのの関隔を測定するように構成したことを特徴とする特許請求の範囲第2項または第3項記載のギャップ・位置合せ数度。
- 5. 前記位置検出手段は、光源と、該光源からの光を前記無点距離可変手段に導入するための光路偏向手段と、前記光源からの光により照射されたマスクおよびウエハ上のアライメントマークを

検出するための提便素子とを具備し、 前記問路校 出手段の前記焦点距離可変手段から前記対物レン ズまでの光路上の光学系を共通に用いたことを特 散とする特許請求の範囲第2項から第4項までの いずれか1項記載のギャップ・位置合せ禁煙。

6. 前記光路傾向手段は、前記間隔検出手段の 光路上に設けた光の導入、分岐用ビームスブリッタからなることを特徴とする特許請求の範囲第5項記載のギャップ・位置合せ装置。

7. 前記位置検出手段は、焦点距離可変手段によりマスクおよびウエハの各アライメントマークに対し、各アライメントマークに対して光を照射し、各アライメントマークの光軸に対する位置を比較することにより、マスクおよびウエハの相対位置を検出するように構成したことを特徴とする特許請求のをせるように構成したことを特徴とする特許請求のをせ数置。

6. 前記間隔検出手段および位置検出手段は損 数個設けられ、選択的に使用可能としたことを特 徴とする特許請求の範囲第1項から第7項までの

駆動するように構成した制御回路からなることを 特徴とする特許請求の範囲第1項から第11項まで のいずれか1項に記載のギャップ・位置合せ装 層。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 【発明の分野】

本発明は、半導体製造プロセス等において、マスクのパターンをウエハ上に焼付けて転写する 光装置に関し、特にマスクとウエハとを所定の間 職を保って相互に位置合せを行なうためのギャップ・位配合せ装置に関する。

#### [従来の技術]

集積回路の微細化に伴い、サブミクロンバターンを転写・露光するX線露光装置では、高精度に位置合せを行ない、マスクとウエハ間のギャッブを高精度で一定値に設定する必要がある。高精度の位置合せ(ファイン・アライメント・エリア外での際に、そのファイン・アライメント・エリア外でのレジストの感光の問題から、ファイン・アライメ

いずれか!項記敵のギャップ・位置合せ装置。

9. 前記ウエハは、 X Y ステージ上の 8 ・ 2 ステージ上に搭載され、前記マスクは前記 X Y ステージのベースに対し固定されたマスクステージに保持されたことを特徴とする特許請求の範囲第 1 項から第 8 項までのいずれか 1 項記載のギャップ・位置合せ装置。

10. 前記間隔調整手段は、前記 8 · 2 ステージの複数の 2 方向駆動アクチュエータからなることを特徴とする特許請求の範囲第 9 項記録のギャップ・位置合せ装置。

11. 前記位置移動手段は、前記XYステージの X方向およびY方向の各駆動アクチュエータから なることを特徴とする特許請求の範囲第9項記録 のギャップ・位置合せ装置。

12. 前記制御手段は、所定のシーケンスに従って前記焦点距離可変手段を切換え、マスクおよびウェハ間の間隔および相対位置を算出し、該第出結果が所定の範囲内か否かを判定し、該判定結果に応じて前記間隔調整手段および位置移動手段を

ントに先立って和位置合せ (ブリアライメントト)が行なわれている。従来の露光装置においれるは来ののプリアライメントとギャップ設定には別 砂定 定は別 砂定 なってギャップ 砂で にって がった ひかった ひかった ひかった ひかった ひかった 砂球 にいった 間 別が生 じんなん といった 間 別が生 じんなん といった 間 別が生 じんなん といった 間 別が生 じんなん といった 間 別が生じていると

#### 〔発明の目的〕

本発明は前記従来技術の欠点に鑑みなされたものであって、マスクとウエハとの間のギャップ(関係)調整および相互の位置合せ(ブリアライメント)の両操作を途中でマスクまたはウエハを移動することなく短時間で自動的に達成しかつ装置構成を随業化して小型化を計ったギャップ・位置合せ装置の提供を目的とする。

#### [実施例]

第1図は本発明に係るギャップ・位置合せ装置

の光学系の概略構成図である。

1 はギャップ御定用光源のレーザダイオード、 2は輪帯光(リング光)を作り出すアキシコン、 3. 5はピームスブリッタ、4は焦点距離可変レ ンズ、6は対物レンズ、7はギャップ側定用二重 リング型フォトディテクタ、8はブリアライメン ト用光源のレーザダイオード、9はビームスブリ ッタ、10は前位シンズ、11は撮像素子である。ま た、11、11はそれぞれ被検出物のマスク、ウエハ である。ギャッブ側定用光学系は、光顔1と、ア キシコン2と、ピームスブリッタ3と、焦点距離・ 可変レンズ4と、ピームスブリッタ5と、対物レ ンズ6と、フォトディテクタ7とにより構成され る。またブリアライメント用光学系は、光源B と、ビームスブリッタ9と、結像レンズ10と、ビ ームスプリッタ3と、 焦点距離可変レンズ4と、 ビームスプリッタ5と、対物レンズ6と、過像素 子11とにより構成される。従って、各光学系の光 路上のピームスプリッタ3、焦点距離可変レンズ 4、ピームスブリッタ 5、および対物レンズ 6 は

ブ測定用光学系と同様に、無点距離可変レンズ4によりマスク12とクエハ13に対し阻害に無点を合せ、マスク12およびウエハ13上の位置合せ用アライメントマークを撮像条子11により検出する。マスクのアライメントマークとウエハのアライメントマークの位置を比較することによりマスクとウエハとの相対位置を検出し、これに基いて、後述のように、マスクまたはウエハを移動して位置合せを行なう。

第2図は本発明に係るギャップ・位置合せ装置の構成図である。なお、説明におけるいうものブラウンである。 光学的 検出手段からなる 4 つのギャップリ A A A マック が A A スコープ 4 a 、 14 d は、 第1 図 に 示 と と り と 大 の で が 足 用 光 学 系 し し た 検 出 ユーット で ある ・ 2 つの ギャップ 14 b ・ 14 c は で は つの ギャップ 初定 用 光 学 系 の み か ら な る 。 ステージ 15 は と マップ 初定 用 光 学 系 の み か ら な る 。 ステージ 15 は

共通に用いられる。

次に上記構成の光学系の動作について説明す る。ギャップ測定用光学系においては、まず焦点 距離可変レンズ4により光線1からのレーザ光の 焦点をマスク12に合せる。光顔1からのレーザ光 はアキシコン 2 によりリング光となりマスク 12ト に焦点を合せて照射され反射光がピームスプリッ タ5を介してフォトディテクタフに導入され所定 の径のリング光として検出される。次に焦点距離 可変レンズ4により光源1からのレーザ光の焦点 をウエハ13上に合せる。これによりディテクタフ はクエハ13上のリング光に対応した径の大きなり ング光を検出する。この2つのリング光の径の差 はマスク12とウエハ13の関隔に対応する。従っ て、ディテクタフにより検出したリング光の径の 差を算出することにより、マスク12とウェハ13と の間の間隔が検出される。この検出結果に基い て、後述のように、マスク、ウェハ間の間隔が所 定の量に調整される。

ブリアライメント用光学系においては、ギャッ

2方向に可動であり、これにより4つのギャップ ブリAAスコーブが一体的に2方向に駆動され る。ギャップブリAAスコープのX、Y方向の移 動については、図示しないX、Y駆動機様によ り、ギャッププリAAスコーブ14m、14mはX方 向に各独立に移動可能であり、ギャッププリAA スコープ14c, 14d は X, Y 各方向に各ギャップ プリAAスコーブが独立に移動可能である。この ように各ギャッププリAAスコープを独立に移動 可能とすることにより、サイズの異なるマスクの アライメントマークの検出が可能となる。マスク 16はマスクステージ17上に図示しないマスクチャ ックを介して固定されている。マスク16の4階に はアライメントマークが形成されている。マスク 18の下方には、ウエハ18が図示しないウェハチャ ックを介して8・2チルトステージ19上に固定さ れている。8・2チルトステージ19には3個の2~ 方向アクチュエータ20a~20cが借わっている。 これらの2方向アクチュエータ20a~20cの駆動 によりマスクとウエハとの間の平行度を調整しか

#### 特別四63-138730(4)

つギャップを所定の設定値に関整する。 θ・Ζチ ルトステージ19にはさらに回転盟動用8アクチェ エータ36が僻わっている。8・2チルトステージ 19はXYステージ21上に搭載される。XYステー ジ11にはXY方向の位置粗調整用のX型動アクチ ュエータ 13および Y 駆動アクチュエータ 11が借わ っている。マスクスチージ17は X Y ステージ21の ベース(図示しない)に対し固定されている。こ れによりXYステージのXY方向の移動によって ウエハとマスクとの間のギャップを適正に保った ままマスクに対しウエハを相対的に移動させるこ とができる。14はギャップ測定ユニット制御部 で、ここでは、ギャップ測定の際に焦点距離を切 りかえるため、焦点距離可変レンズ用電波25を D / Aコンパータの出力により制御し、また光禄の レーザダイオードの光量を創御する。26はギャッ ブ信号処理部でギャップ量に対応するリング光の フォトディテクタ出力をA/D変換し、cpu郎 35に出力する。30はプリアライメント信号処理部 でギャップブリAAスコープ14a、あるいは14d

に組込まれた操像素子口(第1回)からの出力を ハードウエアにより信号処理し、cpu部35に検 知したアライメントマーク位置情報を出力する。 31はプリアライメントユニット制御部で、2つの ブリアライメント信号出力の切換え、および光源 のレーザダイオードの光量無筋を行なう。 12は X Y ステージ21および 6 ・ Z ヂルトステージ19の 閲 動制御をするためのステージ制御インターフェイ スである。11、14はそれぞれXYステージドライ パ節および日・スチルトステージドライバ部であ る。17はギャッププリAAスコープ、ステージ15 の制御インターフェイス、16は同て駆動ドライバ 郵、19は同X、Y駆動ドライバ部である。XY駆 助ドライバ郎28は4つのギャッププリAAスコー プに対応して4系統分を備えている。cpu郎35 は、各ギャップ測定の動作およびプリアライメン ト枝知動作のアルゴリズムを創御する。

次に上記構成のギャップ・位置合せ装置の動作 について第3回のフローチャートを用いて説明する。ステップ40においてまずギャッププリ A A A

コープはマスクのロードのために2方向上紙にト 昇してマスクステージの移動を行なう。続いてス テップ41においてマスクおよびクエハを移動させ ギャップブリAAスコープ下にロードする。ステ ップ12では現在セットされているマスクのショッ トサイズに応じて各ギャップブリAAスコープの X、Y方向の位置関係を設定し、マスクのアライ メントマークの入ったスクライブライン郎を検出 できるようにする。 ステップ 43以降はプリアライ メント動作を示す。まずステップイコにおいてマス ク側に焦点距離可変レンズをフォーカスしてマス クの像を捕捉する。ステップ44、45、45、47にお いてマスクに入った2つのブリアライメントマー クのそれぞれの位置検知を行なう。これは2つの ブリアライメントマークについて、モれぞれ対応 するギャップブリAAスコープによりQを検知す ることにより行なう。ステップ45、47では2つの マーク位置をギャッププリAAスコープの光軸位 避に対して錐出し、メモリにストアする。続いて ステップ18では、現在アライメントを行うとして いるショット位置に対応したギャッププリAAス コープの組合せを選択する。すなわちギャップブ リトトスコープは4点存在するが、検出面の算出 に必要十分でかつ、ウエハのエッジ部分にかから ない 3 点のスコープをステップ48において選択す る。そしてステップ50において基準となるマスク 側のリング光の径に対応したで位置を測定する。 この3ケの値をZwi、Zwa、Zwaとする。ステッ ブ51以降はウエハ面の2位置測定のシーケンスを 示す。まずステップ51で焦点距離可変レンズのフ オーカスをウエハ側に合せる。次にステップ52に おいてウエハのリング光の径に対応したて位置 を測定し、これをスロ1、2u2、2u3とする。こ れらの初定値をステップ51で前出のマスク位置 (Zu1、Zu2、Zu2)と比較しその差を算出して ギャップ値を求める。算出ギャップ値は、24.1-Z w: (i = 1 , 2 , 3 ) である。ステップ54で は、この3つのギャップ値からウェハ面とマスク 面との間のギャップを算出し、また設定ギャップ 値に合せるために必要なギャップ駆動アクチュエ

#### 特開昭63-138730(5)

ータの駆動量を算出する。ステップ55でそのギャ ップと所定の設定値とを比較し利定する。判定の 結果否であると、ステップ58においてギャップを 所定の設定値に合せるために前記必要な駆動量 (こ、、こ」、こ」)だける本の乙駆動アクチュ エータを駆動する。駆動後はループ57により再度 ステップ 52にもどり、ステップ 52~ 54のウェハロ 置湖定およびウエハ面のマスクに対向するギャッ プの計算のルーブをくり返す。これはステップ55 のギャッブ値判定が良になるまで行なわれる。そ の結果、ギャップ設定が完了すると、次にウェハ 側のプリアライメントマーク位置校知へと進む。 ステップ 68, 69, 80, 81において先のマスク側 のマーク位置検知の手順と同様に、ウェハ側の Mo 1 、 Mo 2 の 2 つのマークの位置検知を行ない、 その検知結果の位置(Xui、Yu₂)(Xuз. Y vz ) をメモリにストアする。ステップ 67におい てこの値と先のマスク例のマーク位置 ( X u , , Yui) (Xuz, Yuz) とを比較することにより、 マスクに対するウエハ位置のずれ缶AX、AY。

ップ設定および位置合せがずれることなく高精度 に、 しかも短時間に達成できる。さらに装置の簡 煮化、スループットの向上が図られる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明に係るギャップ・位置合せ装置のギャップおよび位置検出用光学系の機略構成図、第2回は本発明に係るギャップ・位置合せ装置の実施例の構成図、第3回は第2回のギャップ・位置合せ装置の動作を示すフローチャートである。

- 1.8:光源、
- 3 . 5 . 9 : ピームスブリッタ、
- 4:焦点距離可変レンズ、
- 7:フォトディテクタ、
- 11: 摄像素子、
- 12. 18: マスク、
- 11, 18: ウエハ、
- 148~144:ギャップブリAAスコープ、
- 19: θ・Ζチルトステージ、

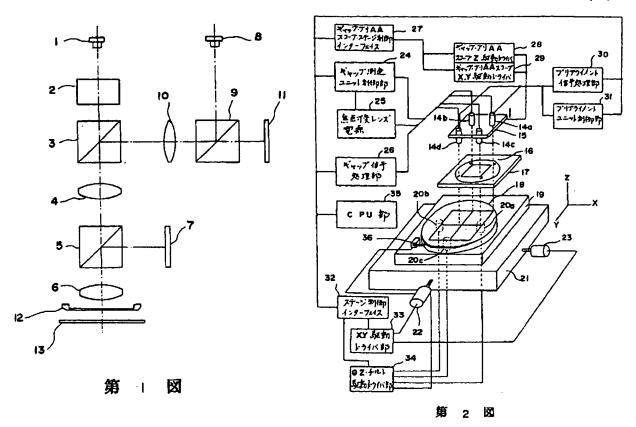
ムのが算出される。ステップ 63では、このずれ最 を判定して、駆動の必要があれば、ステップ 64に おいてウエハの X Y ステージ および のステージを 補正駆動する。ここでブリア ライメント は終了 し、ステップ 65でギャップ ブリ A A スコープを引 び、 Z 方向に上昇して待機し、ギャップ 位置合せ のシーケンスは終了する。なお、ステップ 63の判 定の結果、補正駆動の必要ない場合は、ステップ 65に進み、同様にシーケンスは終了する。なお、 ブリアライメント動作終了後に再び、最終的なギャップ 値確認のために、ステップ 52~ 55をスァップ 65の前に入れてマスク、ウエハ間のギャップ 測 定を行なってもよい。

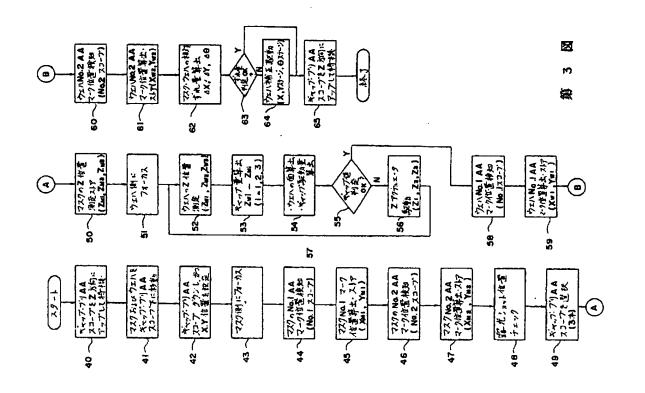
#### [発明の効果]

以上説明したとおり、本発明のギャップ・位置合せ装置においては、ギャップ測定部とブリアライメント検出部の一部光学系を共用化することで両部分を一体化、かつコンパクト化した。従ってギャップ測定と位置検出がウェハの移動なく、かつ機械的可動部分がなく行なうことができ、ギャ

11: X Y ステージ。

特 許 出 顕 人 キャノン株式会社 代理人 弁理士 伊 東 辰 雄 代理人 弁理士 伊 東 哲 也





-152-

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
$\square$ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.